(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年7 月15 日 (15.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/060034 A1

(51) 国際特許分類7:

H05K 3/28

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/016427

(22) 国際出願日:

2003年12月22日(22.12.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2002-372227

2002 年12 月24 日 (24.12.2002) JP 特願2003-199254 2003 年7 月18 日 (18.07.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 川本 英司 (KAWAMOTO,Eiji) [JP/JP]; 〒567-0833 大阪府 茨木市 学園町 5-2-701 Osaka (JP). 葉山 雅昭 (HAYAMA,Masaaki) [JP/JP]; 〒631-0817 奈良県奈良市西大寺北町 1-6-13-904 Nara (JP). 勝又雅昭 (KATSUMATA,Masaaki) [JP/JP]; 〒573-1122 大阪府 校方市 西船橋 2-7-2-101 Osaka (JP). 矢部 裕城 (YABE,Hiroki) [JP/JP]; 〒570-0046 大阪府 守口市南寺方北通2-2-2 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 岩橋 文雄,外(IWAHASHI,Fumio et al.); 〒 571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, US.

添付公開書類:

一 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT-BUILT-IN MODULE

(54) 発明の名称: 電子部品内蔵モジュール

A

5

4

6

12

13

6

14

10

2

3

7

6

12

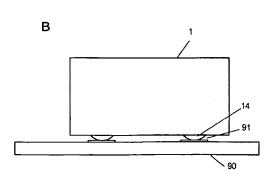
12

12

12

10

2B



(57) Abstract: A module comprising an electronic component having at least two electrodes, a substrate having on the surface thereof electrodes respectively connected to the electrodes of the electronic component, solder for respectively connecting the electrodes of the electronic component with the electrodes of the substrate, insulation resin for covering the electronic component, the substrate surface, the solder and the electrodes, and solder resists provided on the surface of the substrate and around respective electrodes on the substrate. One solder resist is separated from another solder resist at least between the electronic component and the substrate. Solder will not flow outside electrodes even if solder inside insulation resin melts when this module is mounted on a mother substrate.

(57) 要約: モジュールは、少なくとも2つの電極を有する電子部品と、電子部品の電極にそれぞれ接続された電極を表面上に有する基板と、電子部品の電極を基板の電極にそれぞれ接続するはんだと、電子部品と基板の表面とはんだと電極とを覆う絶縁樹脂と、基板の裏面上に設けられかつ基板の電極の周囲にそれぞれ設けられたソルダーレジストを備える。ソルダーレジストの一方は、少なく難しくとを備える。ソルダーレジストの一方は、少なく難してもよる。このモジュールはマザー基板へ実装する際に絶縁樹脂内のはんだが溶融しても、はんだが電極の外へ流出しない。

WO 2004/060034 A1 III

1

明細書

電子部品内蔵モジュール

5

技術分野

本発明はモジュールを内蔵する電子部品に関し、特に、配線基板とその上面に 配置された電子部品とその電子部品を覆う絶縁樹脂とを備えたモジュールに関す る。

10

15

背景技術

近年、基板とその上に搭載された複数の電子部品とその電子部品を覆う樹脂モールドとを備えた電子部品内蔵モジュールを用いる小型の電子機器が急激に普及いる。図17は、従来の樹脂モールドされた電子部品を内蔵するモジュール101の断面図である。配線パターン111や電極103が配線基板102の表面に形成され、その表面はソルダーレジスト106で覆われている。配線基板102の内層にはインナービア110が形成され、インナービア110は配線パターン112と配線基板102の裏面に形成した裏面電極113とを電気的に接続している。裏面電極113にはマザー基板(図示せず)と接続するためのはんだ114が設けられている。電子部品104と電極103とがはんだ105で接続され、その後、電子部品104を包むように配線基板102の表面が絶縁樹脂107で覆われる。モジュール101の表面には金属めっきによる電磁界シールド層115が設けられている。

従来のモジュール101では、はんだやボンディングワイヤで電子部品104 が配線基板102上に実装されて接続される。

25 ボンディングワイヤによる実装は、ワイヤで接合するために電子部品104の 面積より広い面積が実装に必要となり、電子機器の小型化には不向きである。

はんだによる実装では、電極103の端部のフィレットは必要であるが、殆ど

電子部品と同等の面積で電子部品を実装できて電子機器の小型化には有利である。しかし、はんだによるショート防止のため配線基板 102の表面の電極以外の部分をソルダーレジスト 106で覆う必要がある。実装時の電極間のはんだによるショート防止のため、使用するはんだの量は非常に少ない。それ故、実装後の電子部品 104とソルダーレジスト 106で覆われた配線基板 102との間の隙間 107Aが約 10μ m程度しかない。絶縁樹脂 107で電子部品 104をモールドするときに、隙間 107Aに絶縁樹脂 107が十分入りきらずに空間ができる。

隙間107Aにできた空間を有するモジュール101をマザー基板にはんだで接合すると、はんだ105がモジュール101内で再溶融した時に、溶融したはんだ105が隙間107Aへ流出する。その結果、電極103間でショート不良を起こしモジュール101の機能を損ねる。

10

15

電子部品104と配線基板102との間の隙間107Aに絶縁樹脂を充填するために、真空印刷工法が提案されている。通常、絶縁樹脂には粒径が数十 μ mの SiO_2 等による無機フィラーが配合されている。したがって、真空印刷工法を用いても、 10μ m程度の隙間107Aに絶縁樹脂を充填することは困難である。電子部品104とフォトレジスト106との間に粒径 10μ m以下のアンダーフィルを用いて隙間107Aを埋めることは可能であるが、このアンダーフィルは細かく分級した無機フィラーを用いているので、非常に高価である。

図18は、絶縁樹脂でモールドされた電子部品を内蔵する他の従来のモジュールの断面図である。配線パターン1111や電極1103が配線基板1102の表面に形成され、その表面はソルダーレジスト1116で覆われている。配線基板1102の内部にはインナービア1110と配線パターン1112が設けられている。配線基板1102の裏面には裏面電極1113とはんだ1114が設けられている。電子部品1104の電極1106と配線基板1102の電極1103とがはんだ1105で接続され、その後、電子部品1104を包むように配線基板1102の表面を絶縁樹脂1107で覆う。モジュール1110の表面には金属めっきによる電磁界シールド層1115が設けられている。

モジュール1100はリフローによりマザー基板上へはんだで実装される。その際、モジュール1100内のはんだ1105は再溶融して体積が膨張する。はんだ1105の体積膨張により、電子部品1104には、電子部品1104と配線基板1102との間に存在する絶縁樹脂1107の部分1107Aから電子部品1104を引き剥がす方向に応力が加わる場合がある。そのため、電子部品1104と絶縁樹脂1107の間にはんだ1105が流出しやすくなり、電極1103間がショートする可能性がある。

5

10

なお、上記の従来のモジュールと類似のものが特開2001-24312号公報や、特開平11-163583号公報、特開2001-168493号公報に開示されている。

発明の開示

モジュールは、少なくとも2つの電極を有する電子部品と、電子部品の電極に それぞれ接続された電極を表面上に有する基板と、電子部品の電極を基板の電極 15 にそれぞれ接続するはんだと、電子部品と基板の表面とはんだと電極とを覆う絶 緑樹脂と、基板の表面上に設けられかつ基板の電極の周囲にそれぞれ設けられた ソルダーレジストとを備える。ソルダーレジストの一方は、少なくとも電子部品 と基板との間で他方のソルダーレジストと分離している。

このモジュールはをマザー基板へ実装する際に絶縁樹脂内のはんだが溶融して 20 も、はんだが電極の外へ流出しない。

図面の簡単な説明

図1Aは本発明の実施の形態1によるモジュールの断面図である。

図1Bは実施の形態1によるモジュールとそれを実装されるマザー基板とを示 25 す。

図2は実施の形態1によるモジュールの配線基板の上面図である。

図3は実施の形態1によるモジュールの配線基板の上面図である。

- 図4は本発明の実施の形態2によるモジュールの断面図である。
- 図5は本発明の実施の形態3によるモジュールの断面図である。
- 図6は実施の形態3によるモジュールの配線基板の上面図である。
- 図7は実施の形態3によるモジュールの断面図である。
- 5 図8は実施の形態3によるモジュールの配線基板の上面図である。
 - 図9は本発明の実施の形態4によるモジュールの断面図である。
 - 図10は実施の形態4によるモジュールの配線基板の上面図である。
 - 図11は実施の形態4によるモジュールの断面図である。
 - 図12は実施の形態4によるモジュールの配線基板の上面図である。
- 10 図13Aは本発明の実施の形態5によるモジュールの断面図である。
 - 図13Bは実施の形態5によるモジュールとそれを実装されるマザー基板を示す。
 - 図14Aは本発明の実施の形態5から7におけるモジュールの電子部品の正面 図である。
- 15 図14Bは実施の形態5から7におけるモジュールの配線基板の断面図である。
 - 図15は実施の形態6によるモジュールの断面図である。
 - 図16は実施の形態7によるモジュールの断面図である。
 - 図17は従来のモジュールの断面図である。
 - 図18は従来の他のモジュールの断面図である。

20

発明を実施するための最良の形態

(実施の形態1)

- 図1Aは本発明の実施の形態1による電子部品4を内蔵するモジュール1の断面図である。多層の配線基板2は表面2Aに電極3と配線パターン11を有し、
- 25 内部に配線パターン12とインナービア10を有し、裏面2Bに裏面電極13と ソルダーレジスト6が形成されている。
 - 図2は配線基板2の、1つの電子部品4に接続される2つの電極3のとその周

辺の部分の上面図である。配線基板2の表面2A上の電極3はソルダーレジスト6に囲まれている。ソルダーレジスト6は電極3の周囲にのみ形成され、隣り合う2つの電極3の周囲のソルダーレジスト6は互いに離れており、電子部品4の下方で連結していない。これにより電子部品4と配線基板2の間に十分大きい間隔の隙間が形成される。そして、隙間に第1の絶縁樹脂である絶縁樹脂7の部分7Aが電子部品4と配線基板2の間に容易に充填される。さらに、絶縁樹脂7とその部分7Aとが配線基板2と直接密着する。したがって樹脂7、7Aの樹脂材料と密着力の弱いソルダーレジスト6と接する絶縁樹脂7の面積を小さくでき、絶縁樹脂7と配線基板2とが強固に接着する。

5

20

10 図3は配線基板2の、複数の電子部品4に接続される電極3のとその周辺の部分の上面図である。電子部品4の下方以外は樹脂7は容易に充填されるので、互いに隣りあう電子部品4にそれぞれ接続される電極3の周囲のソルダーレジスト6は連結していてもよい。

配線パターン11、12はCu箔で形成されるが、導電性樹脂組成物などから 15 なる電気導電性を有する他の物質で形成してもよい。

インナービア10は熱硬化性の導電性物質で形成できる。この導電性物質としては、たとえば金属粒子と熱硬化性樹脂とを混合した導電性樹脂組成物を用いることができる。この金属粒子としては、Au、AgまたはCuを用いることができる。Au、AgやCuは導電性が高いために好ましく、特にCuは導電性が高くマイグレーションも少なく、安価なので好ましい。熱硬化性樹脂としては、たとえばエポキシ樹脂、フェノール樹脂またはシアネート樹脂を用いることができるが、特にエポキシ樹脂は耐熱性が高ので好ましい。

配線基板2上の所定の位置にはんだ5で電子部品4が実装される。電子部品4は、抵抗、コンデンサまたはインダクタなどのチップ状部品や振動子、フィルタ 等の面実装タイプの受動部品である。

図1Bはモジュール1とそれを実装されるマザー基板90とを示す。モジュール1のはんだ14はマザー基板90上の電極91に接続される。はんだ5にはP

b-Sn系の共晶はんだや、例えばSn-Ag-Cu系、Au-Sn系またはSn-Zn系のPbフリーはんだを用いることができる。電子部品4を実装するためのはんだ5とモジュール1をマザー基板90へ実装するためのはんだ14は同一の材質でも異なる材質より成ってもよいが、近年の環境問題への配慮から、共にPbフリーはんだを用いることが望ましい。

絶縁樹脂7は電子部品4を完全に覆う。絶縁樹脂7は無機フィラーと熱硬化性樹脂とを含む混合物からなる。無機フィラーには、たとえばA12O3、MgO、BN、A1N、SiO2およびBaTiO3を用いることができる。無機フィラーは50重量%~95重量%の範囲で樹脂7に配合されていることが好ましい。この範囲内では、絶縁樹脂7は電子部品4の高さ以上の肉厚(例えば1mm)に形成できる。50重量%より無機フィラーが少ないと絶縁樹脂7の流動性が大きくなり、電子部品4の高さ以上の肉厚を形成できない。また、95重量%より多い無機フィラーを含有した絶縁樹脂7は流動性が小さく、電子部品4を覆うことができない。無機フィラーの粒径はソルダーレジスト6を除く配線基板2と電子部品4の間隔より小さい。粒径を小さくすることで電子部品4と配線基板2の間に容易に絶縁樹脂を充填できる。絶縁樹脂7に含有される熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、またはシアネート樹脂を用いることができるが、特にエポキシ樹脂は耐熱性が高いので好ましい。

絶縁樹脂7の表面には電磁界シールドとして機能する金属膜15が形成される。
20 金属膜15は、Au、Ag、Cu、Ni、Cr、Zn、Ti、Al、Sn等の金属材料を少なくとも1種類以上用いて形成している。

図1Aに示すように、ソルダーレジスト6の厚みと電子部品4がはんだ5で実装されたときに生じる電子部品4の浮きにより、電子部品4と配線基板2との間には高さ約50 μ mの空間ができる。絶縁樹脂7に含有される無機フィラーの粒径を電子部品4と配線基板2の間隔50 μ mより小さくすることで、容易に電子部品4と配線基板2との間に絶縁樹脂7を充填できる。さらに10 μ m以下の小さな粒径の無機フィラーを用いる必要がないので、絶縁樹脂7を電子部品4の高

25

さ(例えば1 mm)以上の厚さに形成できる。 $50 \mu \text{ m}$ 程度の大きな粒径の無機フィラーは安価である。

絶縁樹脂7と配線基板2とが直接密着するので、密着力の弱いソルダーレジスト6と密着する絶縁樹脂7の部分の面積を小さくでき、絶縁樹脂7と配線基板2とが強固に接着できる。

以上の構造により、電子部品 4 と配線基板 2 の間に絶縁樹脂 7 が容易に充填できる。これによりモジュール 1 をマザー基板 9 0 へ実装する際にはんだ 5 が溶融しても、絶縁樹脂 7 がはんだ 5 の流出を防止する壁となり電極 3 間でのショートを防止できる。

10 絶縁樹脂7の曲げ弾性率20GPa以下が好ましい。絶縁樹脂7の曲げ弾性率が20GPaより大きい場合、はんだ5の再溶融時の体積膨張により絶縁樹脂7に応力が働くと、はんだ5の体積膨張を押さえるような応力も働く。これらの応力は互いに釣り合わず、この結果絶縁樹脂7にクラックが発生し、このクラックへ溶融したはんだ5が流出してモジュール1の特性が劣化する。樹脂7が20GPaの以下の曲げ弾性率を有することで、はんだ5の溶融時の体積膨張に追従して絶縁樹脂7が変形できる。したがって、絶縁樹脂7にクラックは発生せず、溶融したはんだ5の流出を防止できる。その結果、はんだによるショートが起こらず、モジュール1の特性は劣化しない。

20 (実施の形態2)

25

5

図4は本発明の実施の形態2による電子部品4を内蔵するモジュール1Bの断面図であり、実施の形態1と同一の構造については、同一番号を付与して説明を省略する。電子部品4の周囲には、図1Aに示す実施の形態による絶縁樹脂7と同様の材質よりなる絶縁樹脂7Bが形成されている。図4に示すように、実施の形態1と同様に、電極3の周囲にのみソルダーレジスト6が形成され、電子部品4と配線基板2との間隔は大きい。電子部品4と配線基板2との間に絶縁樹脂8が充填される。そして電子部品4、絶縁樹脂8及び配線基板2を覆う絶縁樹脂7

Bが形成される。その後、絶縁樹脂7Bの表面には電磁界シールドとして機能する金属膜15が形成される。

絶縁樹脂 8 は、無機フィラーと熱硬化性樹脂とを含む混合物からなる。無機フィラーには、たとえば、 $A1_2O_3$ 、MgO、BN、A1N、 SiO_2 およびBa TiO_3 を用いることができる。無機フィラーは絶縁樹脂 8 の 10 重量% ~ 70 重量% の範囲で配合される。絶縁樹脂 8 は、電子部品 4 と配線基板 2 との間に充填するために流動性が大きい必要がある。絶縁樹脂 8 は、絶縁樹脂 7 Bのように電子部品 4 の外表面に肉厚に形成する必要はなく、したがって絶縁樹脂 7 B より無機フィラーの配合比率が低い。すなわち、図 1 に示す実施の形態 1 によるモジュール 1 の第 1 の絶縁樹脂は、図 4 に示す実施の形態 2 によるモジュール 1 B では第 2 の絶縁樹脂である絶縁樹脂 8 と第 3 の絶縁樹脂である絶縁樹脂 7 B よりなる。絶縁樹脂 7 B は電子部品 4 について基板 2 の反対側に位置する。

10

15

25

絶縁樹脂 8 は、電子部品 4 と配線基板 2 との間で、はんだ 5 の溶融時のはんだ 流出を防止する壁として機能する。絶縁樹脂 8 に無機フィラーが全く含有されて いない場合には、その流動性は非常に大きいのではんだ 5 が容易に流出し、壁と して機能しない。したがって絶縁樹脂 8 は無機フィラーを含有する必要がある。 壁としての機能と流動性とを考慮して、無機フィラーは絶縁樹脂 8 の 1 0 重量% ~ 7 0 重量%だけ含有されている。これにより、電子部品 4 と配線基板 2 との間 に、絶縁樹脂 8 を容易に充填できる。

20 実施の形態1と同様に、絶縁樹脂8と配線基板2が直接密着するので、これら が互いに強固に接着する。

絶縁樹脂7Bと同様に絶縁樹脂8も20GPa以下の曲げ弾性率を有することが好ましい。絶縁樹脂8が20GPa以上の曲げ弾性率を有する材料よりなる場合、絶縁樹脂8にははんだ5の溶融時の体積膨張による応力と、はんだ5の体積膨張を押さえる応力とが働く。これらの応力は釣り合わず、その結果、絶縁樹脂8にクラックが発生し、このクラックへ溶融したはんだ5が流出してモジュール1Aの特性が劣化する。絶縁樹脂8の曲げ弾性率を20GPa以下とすることで、

はんだ5の溶融時の体積膨張に追従して絶縁樹脂8が変形する。したがって、絶縁樹脂8はクラックが発生せず、溶融したはんだ5の流出を防止できる。これにより、はんだによるショートが起こらず、モジュール1Aの特性は劣化しない。

5 (実施の形態3)

10

図5は本発明の実施の形態3による電子部品を内蔵するモジュール1Cの断面 図である。図6は実施の形態3によるモジュール1Cの配線基板2Cの上面図で ある。図7は実施の形態3による他のモジュール1Dの断面図、図8は実施の形態3によるモジュール1Dの配線基板2Dの上面図である。実施の形態1と同一 の構造については、同一番号を付与して説明を省略する。

図5と図6に示すように、実施の形態1と同様に、モジュール1Cには、配線 基板2Cの表面の電極3の周囲にのみソルダーレジスト6、6Cが形成され、は んだ5により電子部品4が実装され。さらに、はんだ25により電子部品24が 実装されている。

15 電子部品24は、たとえば、トランジスタ、IC、LSIなどの半導体素子等の面実装型の能動部品である。電子部品24と配線基板2との間に、実施の形態1と同様に、電子部品4、24の高さ以上の肉厚の絶縁樹脂7が形成されている。電子部品24と配線基板2との間隔は、受動部品である電子部品4と配線基板2との間隔に比べて広く設定されている。電子部品24の電極23は電子部品24の基板2Cに対向する面上に存在し、電子部品4のようにはんだ5のフィレットが形成されない。したがって、はんだ25が柱のように電子部品24と配線基板2との間隔を広くしている。よって、電子部品24が実装される位置の配線基板2の表面は、電極3以外の部分をソルダーレジスト6Cで覆っていても良い。また、図7、図8に示す他のモジュール1Dでは、電子部品24が実装される部分も、電極3の周囲にのみソルダーレジスト6Dが形成されている。

以上の構成により、モジュール1C、1Dは能動部品24と受動部品4とを内蔵でき、多くの機能を果たす。

(実施の形態4)

5

10

15

25

図9は本発明の実施の形態4による電子部品を内蔵するモジュール1Eの断面図であり、図10はモジュール1Eの配線基板2Eの上面図である。図11は実施の形態4による他のモジュール1Fの断面図であり、図12はモジュール1Fの配線基板2Fの上面図である。実施の形態1~3と同一の構造については、同一番号を付与して説明を省略する。

能動部品である電子部品24の面積は電子部品4に対して大きいので、電子部品24と配線基板2の熱膨張係数の差による接続不良が起こりやすい。図9に示すように、熱膨張係数の差を緩和するために電子部品24と配線基板2との間に電子部品24や配線基板2より熱膨張係数の大きな絶縁樹脂9が充填されている。

電子部品4ははんだフィレットを有しているので、熱膨張係数の大きい絶縁樹脂9を電子部品4と配線基板2との間に充填した場合、モジュール1 Eはマザー基板に実装するリフロー工程時にはんだの融点以上の温度に達すると、絶縁樹脂9の膨張によりはんだ5が配線基板2上の電極3から引き剥がされる。その後、はんだ5はその融点以下に冷却され体積収縮するが、絶縁樹脂9の体積膨張は大きいままなので、はんだ5は電極3と引き剥がされたまま固体化する。すなわち、リフロー工程を経ることではんだ5と電極3間で断線が起こる。従って、絶縁樹脂9は電子部品4と配線基板2との間には充填しない。

20 図9、図10に示すように熱膨張係数が絶縁樹脂9より小さい絶縁樹脂7で電子部品4を覆う。さらに絶縁樹脂9の塗布する範囲を制御するために、電子部品24と電子部品4との間に絶縁樹脂9の流出を防止する壁となるソルダーレジスト26が形成されている。

実施の形態4においても実施の形態3と同様に、電子部品24が実装される位置の配線基板2の表面は、電極3以外の部分がソルダーレジスト6Eで覆割れていてもよい。図11、図12に示すモジュール1Fでは、電子部品24が実装される位置の配線基板2Fの表面も、電極3の周囲にのみソルダーレジスト6Fが

形成されている。

以上の構成により、モジュール1E、1Fは能動部品24と受動部品4とを内蔵でき、多くの機能を果たす。

5 (実施の形態5)

図13Aは本発明の実施の形態5による、電子部品1004を内蔵するモジュール1001の断面図である。図14Aは電子部品1004を示す。図14Bはモジュール1001に内蔵される配線基板1002の電極1003を示す。

多層の配線基板1002は、その表面1002A上の電極1003や配線パターン1012と、内層のインナーピア1010と、裏面1002B上の裏面電極1013とを有する。裏面電極1013上にははんだ1014が設けられ、配線基板1002の裏面1002B上にははんだ1014を囲むソルダーレジスト1016が設けられる。電極1003、1013と配線パターン1012とはCu箔よりなるが、導電性樹脂組成物等の電気導電性を有する他の物質から成ってもよい。インナーピア1010は金属粒子と熱硬化性樹脂とを混合した導電性樹脂組成物等の熱硬化性の導電性物質よりなる。金属粒子は、Au、AgまたはCuは導電性が高いので好ましく、Cuは導電性が高くマイグレーションも少なく、また安価なので特に好ましい。熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂またはシアネート樹脂を用いることができが、エポキシ樹脂は耐熱性が高いために特に好ましい。

配線基板1002上にはんだ1005を用いて両端に電極1006を設けた電子部品1004が実装されている。電子部品1004は、トランジスタ、IC、LSIなどの半導体素子等の能動部品、または抵抗、コンデンサ、インダクタ、振動子及びフィルタ等の面実装型受動部品から成る。

25 図13Bはモジュール1001とそれを実装されるマザー基板1090を示す。 モジュール1001のはんだ1014はマザー基板1090上の電極1091に 接続される。はんだ1005にはPb-Sn系の共晶はんだや、例えばSn-A g-Cu系、Au-Sn系またはSn-Zn系のPbフリーはんだを用いることができるが、何れも融点が230℃以下であって、電子部品1004が非耐熱性であっても使用できる。電子部品1004を実装するためのはんだ1005と電子部品内蔵モジュール1001をマザー基板1090へ実装するためのはんだ1014は同一の材質でも異なる材質でもよい。近年の環境問題を考慮すると、はんだ1005、1004は共にPbフリーはんだを用いることが望ましい。

5

10

15

20

絶縁樹脂1007は電子部品1004を完全に覆い、かつ電子部品1004と配線基板1002の間にも完全に入り込む。絶縁樹脂1007は、無機フィラーと熱硬化性樹脂とを含む混合物からなる。無機フィラーには、 $A1_2O_3$, MgO, BN, A1N, SiO_2 および $BaTiO_3$ などを用いることができる。無機フィラーは、絶縁樹脂1007の50重量%~95重量%の範囲で配合される。この範囲では絶縁樹脂1007は電子部品1004の高さ以上の肉厚(例えば1mm)で形成できる。50重量%より少ないと、絶縁樹脂1007は流動性が大きくなり、上記の肉厚を有する形状を維持できない。95重量%より多くの無機フィラーを含有する絶縁樹脂1007を形成することは困難である。無機フィラーの粒径は配線基板1002と電子部品1004の間隔L1より小さい。粒径を小さくすることで電子部品1004と配線基板1002の間に絶縁樹脂1007を充填することが可能となる。絶縁樹脂1007に含有される熱硬化性樹脂はエポキシ樹脂、フェノール樹脂、またはシアネート樹脂が好ましく、エポキシ樹脂は耐熱性が高いために特に好ましい。

絶縁樹脂1007の表面に電磁界シールドとして機能する金属膜1015が形成される。金属膜1015は、Au、Ag、Cu、Ni、Cr、Zn、Ti、Al、Sn等の金属材料を少なくとも1種類以上用いて形成している。

図14Aおよび図14Bに示すように、モジュール1001においては、電子 25 部品1004の電極1006の間隔 S_c と配線基板1002の電極1003の間 隔 S_s とは、 $S_c \ge S_s$ となる関係を満たす。モジュール1001をマザー基板に 実装する時にはんだ1005が溶融した際に、はんだ1005の溶融による体積 膨張で発生した応力が、上記の関係により電子部品1004と配線基板1002 との間に存在する絶縁樹脂1007の部分1007Aを電子部品1004に押し つける。これにより、電子部品1004と絶縁樹脂1007との間にはんだ10 05が流出せず、はんだ1005の溶融による電極間ショートが発生しない。

さらに、はんだ1005の、電子部品1004の下面とはんだ1005の電子部品1004の下方の外郭1005 Aとの角度 α が90°以上の鈍角である。また、はんだ1005の外郭と電極1003とのなす角度 β が90°以下の鋭角となる。すなわち、それぞれのはんだ1005の外郭1005 Aは電子部品1004から配線基板1002に近づくにつれて互いに近づく方向に延びている。

これにより、電子部品1004の下方に存在するはんだ1005の部分が、電子部品1004と配線基板1002の間の絶縁樹脂1007の部分1007Aを電子部品1004へ押しつけるように膨張する。したがって、電子部品1004と絶縁樹脂1007Aの界面は確実に密着し、はんだ1005は流出しない。しかし、絶縁樹脂1007と配線基板1002とは共に樹脂なので、絶縁樹脂1007を強固に接着できる。したがって、はんだ1005の膨張による応力に対しても、配線基板1002と絶縁樹脂1007は十分強く接着でき、これらの界面へははんだ1005は流出

電子部品1004の下面、すなわちはんだ1005に対向する面とはんだ10 05の外郭との成す角度αが鋭角にならないことが重要である。

ただし、はんだ1005の膨張の影響を緩和するために、絶縁樹脂1007は20GPa以下の低い曲げ弾性率を有する材質よりなる。

(実施の形態6)

しない。

20

5

25 図15は、本発明の実施の形態6による、電子部品1006を内蔵するモジュール1001Aの断面図である。実施の形態5と同一の構造については、同一番号を付与して説明を省略する。

図15に示すように、実施の形態5と同様に、電子部品1004の電極1006の間隔 S_c と配線基板1002の電極1003の間隔 S_s は $S_c \ge S_s$ の関係を満たす。さらに、電子部品1004のはんだ1005と対向する面とはんだ1005の外郭のなす角度 α は90°以上である。配線基板1002の上面にソルダーレジスト1017が形成される。ただし、電子部品1004に対向する配線基板1002の部分にはソルダーレジスト1017が形成されていない。これにより、電子部品1004と配線基板1002との間に大きな空間を形成できる。この空間により、電子部品1004と配線基板1002との間に絶縁樹脂1007を確実に充填できる。

10 はんだ1005の外郭と電極1003の面となす角度 β が90°より小さい 鋭角であるはんだ1005の溶融によりはんだ1005が膨張しても、ソルダー レジスト1017がはんだ1005の流出を防止する壁として機能する。

以上から、ソルダーレジスト1017により、はんだ1005が溶融して膨張しても、電子部品1004と配線基板1002との間に流出して電極1003、

15 1006のショートが防止できる。

(実施の形態7)

20

図16は、本発明の実施の形態7による、電子部品1004を内蔵するモジュール1001Bの断面図である。実施の形態5と同一の構造については、同一番号を付与して説明を省略する。

実施の形態 5 と同様に、モジュール1 0 0 1 B では、電子部品 1 0 0 4 0 電極 1 0 0 6 の間隔 S_c と配線基板 1 0 0 2 の電極 1 0 0 3 の間隔 S_s とは $S_c \ge S_s$ の関係を満たす。さらに、電子部品 1 0 0 4 の配線基板 1 0 0 2 に対向する面と はんだ 1 0 0 5 の外郭のなす角度 α が 9 0 。以上である。

25 電極1003の周囲にのみソルダーレジスト27が形成されている。ソルダーレジスト27は電子部品1004を配線基板1002上にはんだ1005で実装する際に、はんだ1005の流出による電極1003、1006のショート不良

を防止する。さらにソルダーレジスト27は電極1003の周囲にのみ形成されているので、電子部品1004と配線基板1002との間の空間を広くできる。この空間により、電子部品1004と配線基板1002との間に絶縁樹脂1007が確実に充填できる。

5 さらに、配線基板1002の電極1006の電子部品1004に対向する面とはんだ1005の外郭のなす角度 β が90°より小さい鋭角であり、はんだ1005が溶融し膨張してもソルダーレジスト27がはんだ1005の流出を防止する壁として機能する。

以上から、ソルダーレジスト27により、はんだ1005が溶融時に膨張して 10 も、電子部品1004と配線基板1002との間のはんだ1005の流出による 電極1003、1006のショート不良を防止できる。

なお実施の形態5から7によるモジュールのはんだ1005の形状は実施の形態1から4によるモジュールのはんだ5にも適用できて同様の効果を有する。

産業上の利用可能性

15

本発明による、電子部品を内蔵するモジュールでは、電子部品と配線基板との間に絶縁樹脂が確実に充填される。これにより、モジュールがマザー基板へ実装する際に溶融したはんだが電極外へ流出することを防止できる。

請求の範囲

1. 第1と第2の電極を有する第1の電子部品と、

前記第1の電子部品の前記第1と第2の電極にそれぞれ接続された第3と 第4の電極を第1面上に有する基板と、

5 前記第1の電子部品の前記第1と第2の電極と前記基板の前記第3と第4 の電極にそれぞれ接続する第1と第2のはんだと、

前記第1の電子部品と前記基板の前記第1面と前記第1と第2のはんだと前記第1から第4の電極とを覆う第1の絶縁樹脂と、

前記基板の前記第1面上に設けられかつ前記第3の電極の周囲に設けられ 10 た第1のソルダーレジストと、

前記基板の前記第1面上に設けられかつ前記第4の電極の周囲に設けられた、少なくとも前記第1の電子部品と前記基板との間で前記第1のソルダーレジストと分離している第2のソルダーレジストと、

を備えたモジュール。

15

- 2. 前記第1と第2のソルダーレジストはそれぞれ前記第3と第4の電極の周囲にのみ設けられた請求の範囲第1項に記載のモジュール。
- 3. 前記第1の絶縁樹脂は、
- 20 熱硬化性樹脂と、

前記基板と前記第1の電子部品との間隔より小さい粒径を有する、50重量%~95重量%の無機フィラーと、

を含有する、請求の範囲第1項に記載のモジュール。

25 4. 前記第1の絶縁樹脂は、

前記第1の電子部品と前記基板と前記第1と第2のはんだとの間に設けられた第2の絶縁樹脂と、

前記第2の絶縁樹脂と組成の異なる、前記第1の電子部品に関して前記基板の反対側に位置する第3の絶縁樹脂と、

を有する、請求の範囲第1項に記載のモジュール。

5 5. 前記第2の絶縁樹脂は、

熱硬化性樹脂と、

前記基板と前記第1の電子部品との間隔より小さい粒径を有し10重量%~70重量%の無機フィラーと、

を含有する、請求の範囲第4項に記載のモジュール。

10

- 6. 前記第2の絶縁樹脂は20GPa以下の曲げ弾性率を有する、請求の範囲第4項に記載のモジュール。
- 7. 前記第3の絶縁樹脂の全表面を覆う金属膜をさらに備えた、請求の範囲第4 15 項に記載のモジュール。
 - 8. 前記第1の絶縁樹脂は20GPa以下の曲げ弾性率を有する、請求の範囲第 1項に記載のモジュール。
- 20 9. 第5と第6の電極とを有する第2の電子部品と、

前記基板の前記第1面上に設けられた、前記第2の電子部品の前記第5と第6の電極とそれぞれ接続された第7と第8の電極と、

前記第2の電子部品の前記第5と第6の電極と前記基板の前記第7と第8 の電極とをそれぞれ接続する第3と第4のはんだと、

25 前記第2の電子部品と前記基板との間に設けられた第2の絶縁樹脂と、 をさらに備え、前記第1の樹脂は前記第1と第2の電子部品と前記基板の前記第 1面と前記第1から第4のはんだと前記第1から第8の電極とを覆う、請求の範 囲第1項に記載のモジュール。

10. 前記第1の樹脂は、

20

前記第2の部品と前記基板との間に設けられた、前記第3と第4のはんだ 5 を覆う第2の絶縁樹脂と、

前記第2の絶縁樹脂と組成の異なる、前記第2の絶縁樹脂を覆い、前記第 1と第2の電子部品に関して前記基板と反対側に位置する第3の絶縁樹脂と、 を有する請求の範囲第9項に記載のモジュール。

- 10 11. 前記基板の前記第1面上に設けられ、前記第2と第3の絶縁樹脂の境界に 設けられたソルダーレジストの壁をさらに備えた、請求の範囲第10項に記載の モジュール。
- 12. 前記基板の前記第1面上に設けられた、前記第7と第8の電極の周囲にそ 15 れぞれ設けられた第3と第4のソルダーレジストをさらに備えた、請求の範囲第 10項に記載のモジュール。
 - 13. 前記第3と第4のソルダーレジストは、少なくとも前記第2の電子部品と前記基板との間で互いに分離している、請求の範囲第12項に記載のモジュール。
 - 14. 前記第3と第4のソルダーレジストは、少なくとも前記第2の電子部品と前記基板との間で繋がっている、請求の範囲第12項に記載のモジュール。
- 15. 前記第2の絶縁樹脂の熱膨張係数は前記第3の絶縁樹脂の熱膨張係数より 25 大きい、請求の範囲第10項に記載のモジュール。
 - 16. 前記第7と第8の電極の間隔は前記第5と第6の電極の間隔以下である、

請求の範囲第9項に記載のモジュール。

17. 前記第3と第4の電極の間隔は前記第1と第2の電極の間隔以下である、請求の範囲第1項に記載のモジュール。

5

- 18. 前記第1の絶縁樹脂の全表面を覆う金属膜をさらに備えた、請求の範囲第1項に記載のモジュール。
- 19. 第1と第2の電極を有する電子部品と、
- 10 前記電子部品の前記第1と第2の電極にそれぞれ接続されて前記第1と第2の電極の間隔以下の間隔で設けられた第3と第4の電極を第1面上に有する基板と、

前記電子部品の前記第1と第2の電極と前記第3と第4の電極をそれぞれ接続する第1と第2のはんだと、

15 前記電子部品と前記基板の前記第1面と前記第1と第2のはんだとを覆う 絶縁樹脂と、

を備えたモジュール。

- 20. 前記第1と第2のはんだの前記電子部品と前記基板との間の第1と第2の 20 外郭が前記電子部品から前記配線基板に近づくにつれて互いに近づく方向に延び る、請求の範囲第19項に記載の電子部品内蔵モジュール。
 - 21. 前記基板の前記第1面上に設けられた、前記第3の電極の周囲に設けられた第1のソルダーレジストと、
- 25 前記基板の前記第1面上に設けられた、少なくとも前記電子部品と前記基板との間で前記第1のソルダーレジストと分離して前記第4の電極の周囲に設けられた第2のソルダーレジストと、

をさらに備えた、請求の範囲第19項に記載のモジュール。

22. 前記第1と第2のソルダーレジストは前記第3と第4の電極の周囲にのみ設けられた、請求の範囲第21項に記載のモジュール。

5

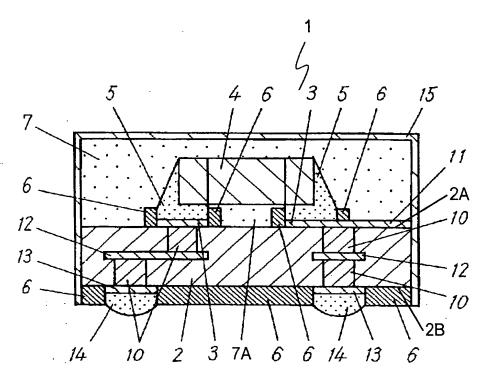
- 23. 前記基板の第2面に設けられた、前記第3の電極と電気的に結合する第5の電極をさらに備えた、請求の範囲第19項に記載のモジュール。
- 24. 前記絶縁樹脂の全表面を覆う金属膜をさらに備えた、請求の範囲第19項10 に記載のモジュール。

要約書

モジュールは、少なくとも2つの電極を有する電子部品と、電子部品の電極に それぞれ接続された電極を表面上に有する基板と、電子部品の電極を基板の電極 にそれぞれ接続するはんだと、電子部品と基板の表面とはんだと電極とを覆う絶 縁樹脂と、基板の表面上に設けられかつ基板の電極の周囲にそれぞれ設けられた ソルダーレジストとを備える。ソルダーレジストの一方は、少なくとも電子部品 と基板との間で他方のソルダーレジストと分離している。このモジュールはマザ ー基板へ実装する際に絶縁樹脂内のはんだが溶融しても、はんだが電極の外へ流 出しない。

5

Fig. 1A



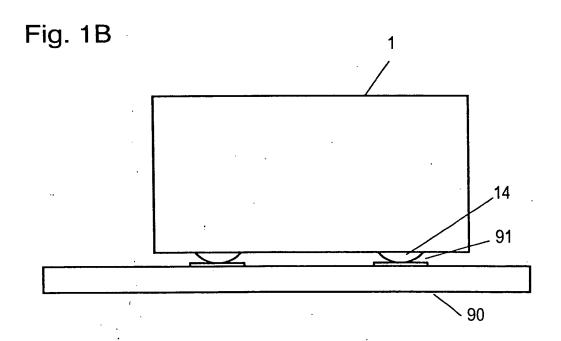


Fig. 2

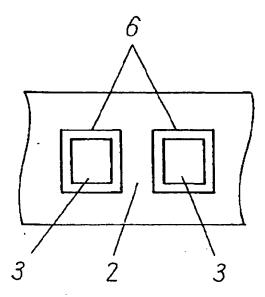


Fig. 3

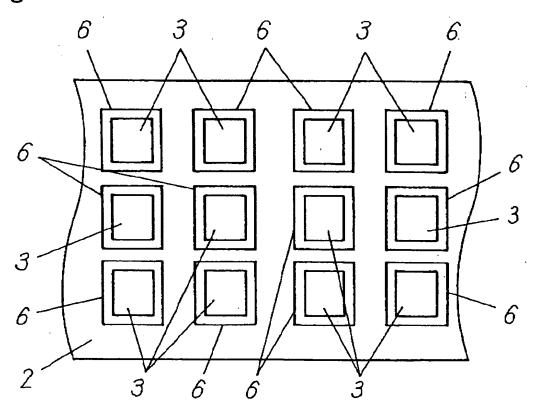


Fig. 4

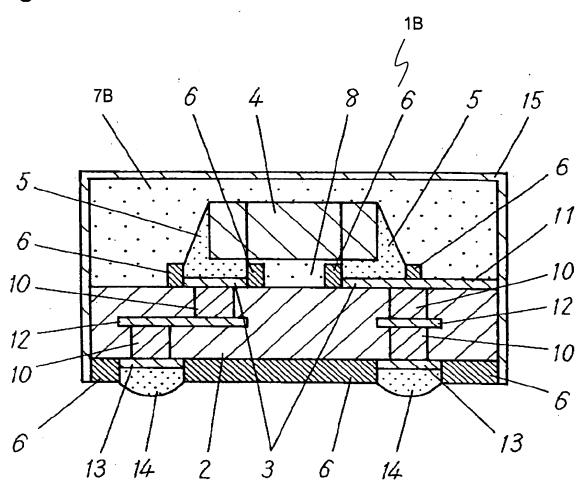


Fig. 5

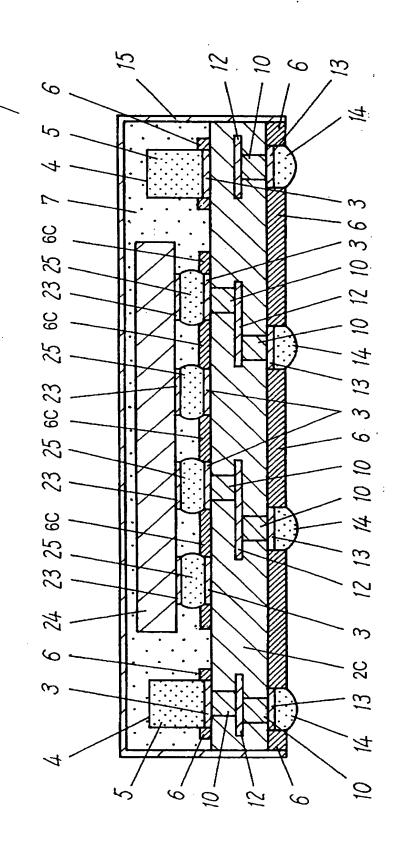
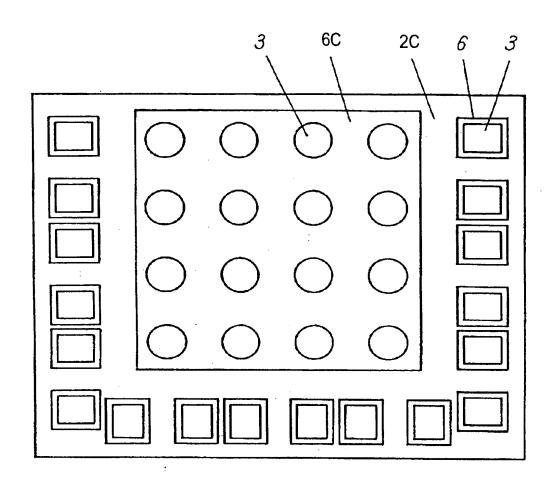


Fig. 6





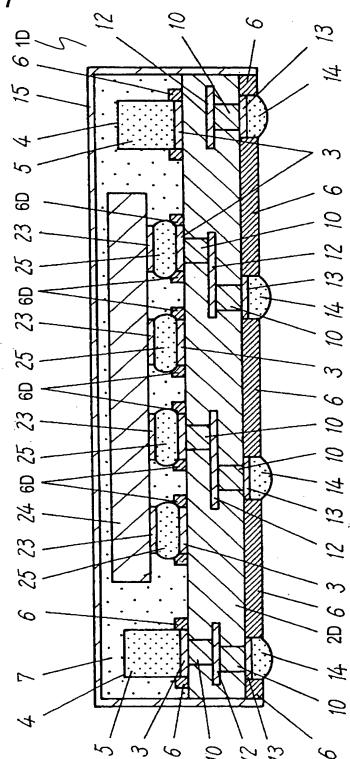


Fig. 8

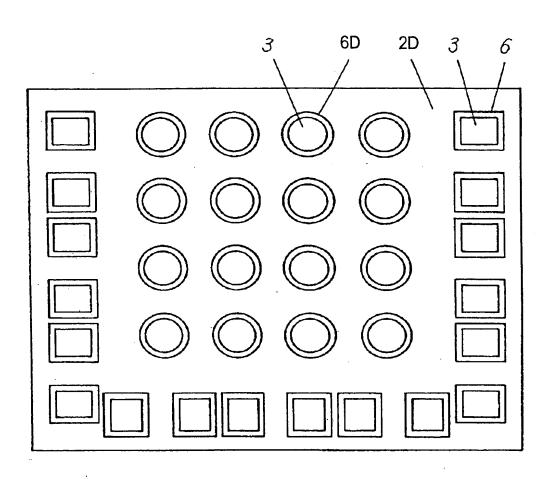


Fig. 9

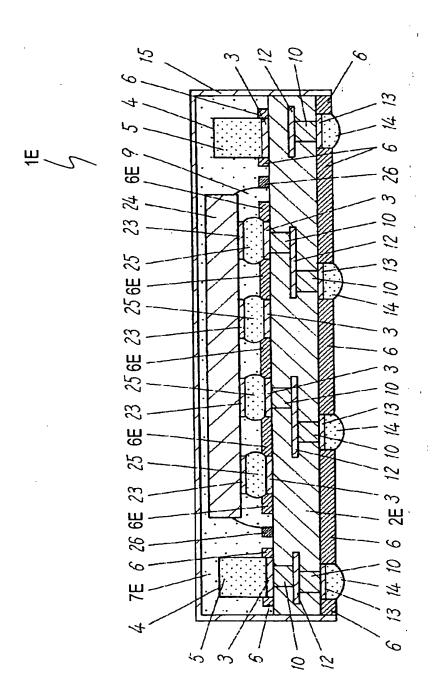


Fig. 10

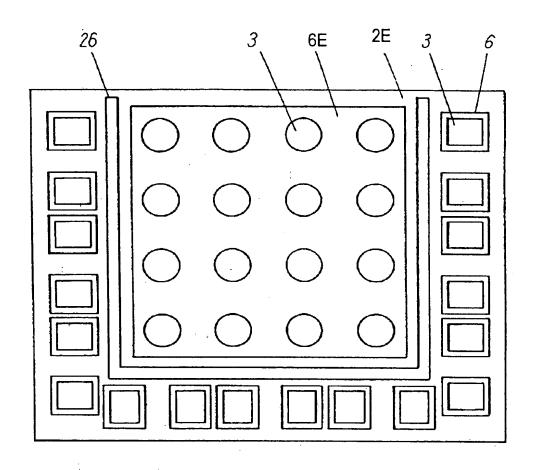


Fig. 11

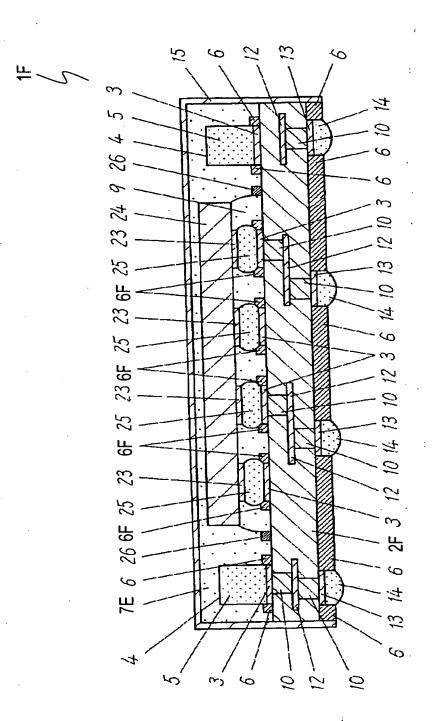
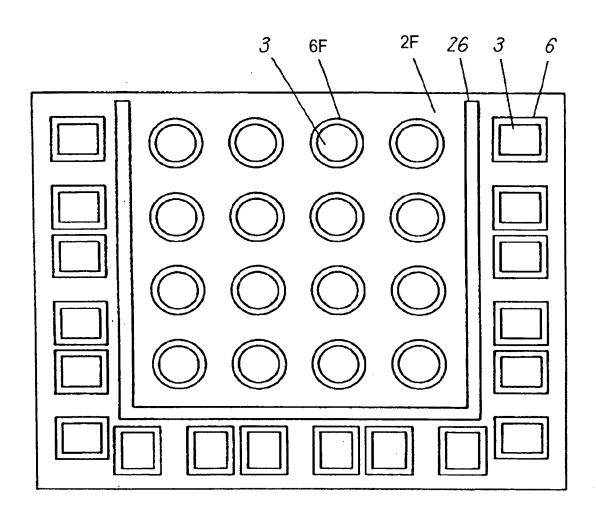
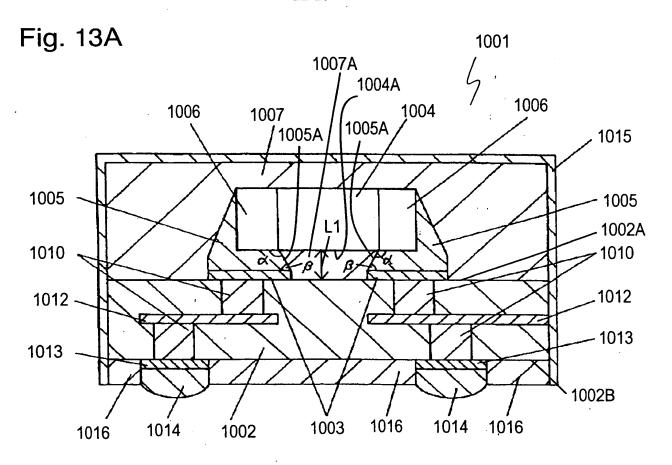


Fig. 12





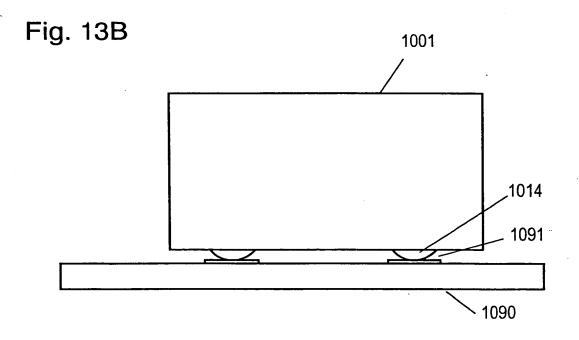


Fig. 14A

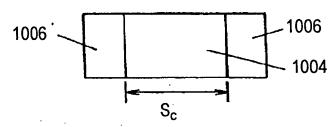


Fig. 14B

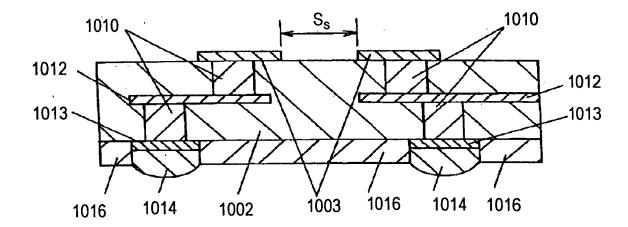


Fig. 15

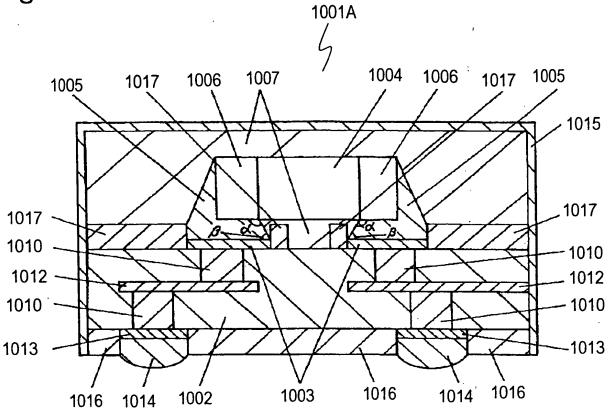


Fig. 16

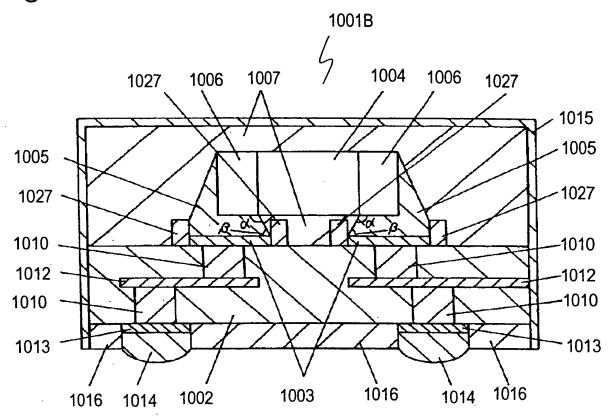
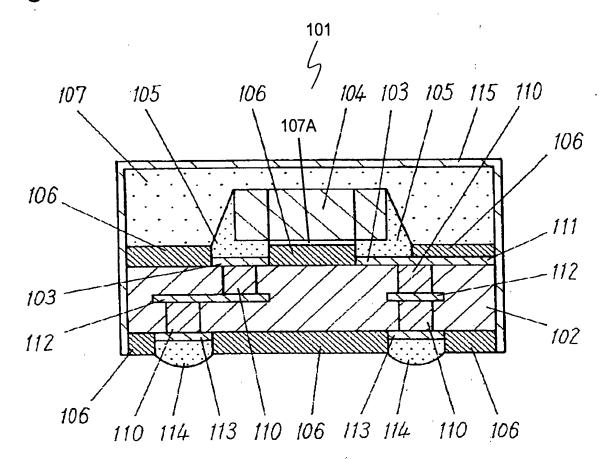
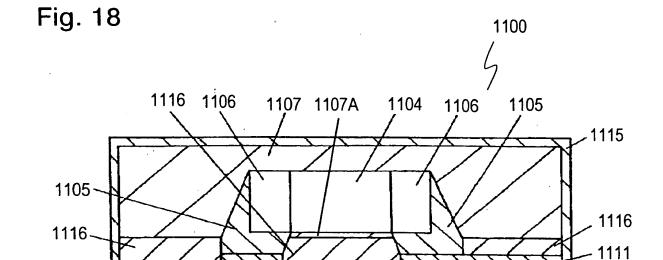


Fig. 17



17/19



1110 -

1110 -

1112-

Eiji KAWAMOTO, et al. MODULE WITH BUILT-IN ELECTRONIC COMPONENTS MAT-8558US Customer #23122 18/19



18/19

参照符号の一覧

- 1 モジュール
- 1B モジュール
- 10 モジュール
- 1D モジュール
- 1E モジュール
- 1F モジュール
- 2 配線基板
- 2C 配線基板
- 2D 配線基板
- 2E 配線基板
- 2F 配線基板
- 3 電極
- 4 電子部品
- 5 はんだ
- 6 ソルダーレジスト
- 6C ソルダーレジスト
- 6D ソルダーレジスト
- 6E ソルダーレジスト
- 6F ソルダーレジスト
- 7 絶縁樹脂
- 7B 絶縁樹脂
- 7E 絶縁樹脂
- 9 絶縁樹脂
- 10 インナービア
- 11 配線パターン
- 12 配線パターン
- 13 裏面電極
- 14 はんだ
- 15 金属膜
- 23 電極
- 24 電子部品
- 25 はんだ
- 26 ソルダーレジストの壁

Eiji KAWAMOTO, et al. MODULE WITH BUILT-IN ELECTRONIC COMPONENTS MAT-8558US Customer #23122 19/19

19/19

90	マザー基板
90	マザー基板

91 電極

1001 モジュール

1002 配線基板

1003 電極

1004 電子部品

1005 はんだ

1006 ソルダーレジスト

1007 絶縁樹脂

1007A 絶縁樹脂

1010 インナービア

1011 配線パターン

1012 配線パターン

1013 裏面電極

1014 はんだ

1015 金属膜

1016 ソルダーレジスト

1017 ソルダーレジスト

1023 電極

1024 電子部品

1025 はんだ

1027 ソルダーレジスト

1090 マザー基板

1091 電極